

available online @ www.jcst.icrc.ac.ir نشریه علمی\_پژوهشی علوم و فناوری رنگ/ ۸ (۱۳۹۳)، ۲۰۵\_ ۲۹۵



# سنتز و شناسایی پوشش تابشپز هیبریدی نوالاک اپوکسی آکریلات- سیلیکا

نادر چاوشی'، مهران رستمی<sup>۳°</sup>، مهدی قهاری<sup>۲</sup>، فرهود نجفی<sup>۳</sup>

۱\_ دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پژوهشی رزین و افزودنیها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران، صندوق پستی: ۶۵۴–۱۶۷۶۵ ۲\_ استادیار، گروه پژوهشی نانو مواد و نانو پوششها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران، صندوق پستی: ۶۵۴–۱۶۷۶۵ ۳\_ استادیار، گروه پژوهشی رزین و افزودنیها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران، صندوق پستی: ۶۵۴–۱۶۷۶۵ تاریخ دریافت: ۹۲/۹/۹

چکیدہ

پوشش تابش پز بر پایه رزین نووالاک اپوکسی آکریلات سنتز شده و صحت تشکیل ساختارها با استفاده از طیفسنجی زیر قرمز و با مشاهده پیکهای نواحی ۱۷۲۲، ۱۸۰ و ۹۴۵ cm<sup>1</sup> تائید گردید. به منظور بررسی تاثیر حضور فاز غیرآلی سیلیکا بر خواص رزین سنتز شده، یک نانوکامپوزیت آلی- غیرآلی با استفاده از این رزین و نانوذرات سیلیکا، ساخته شد. آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی، نشاندهنده تجمع بالای تانوکامپوزیت آلی- غیرآلی با استفاده از این رزین و نانوذرات سیلیکا، ساخته شد. آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی، نشاندهنده تجمع بالای توکید شده گردد. به منظور رفع این مشکل، سطح نانوذرات سیلیکا با استفاده از عامل اتصال دهنده سیلانی وینیل تری متوکسی سیلان با استفاده از روش سل ژل اصلاح گردید. بررسی اصلاح سطح ذرات با استفاده از روشهای طیفسنجی زیر قرمز، میکروسکوپ الکترونی روبشی، آ وزنسنجی حرارتی و چگالیسنج هلیم، نشان دهنده واکنش مناسب عامل اتصال دهنده سیلانی با سطح نانوذرات در واص نانوکامپوزیت ساخته شده با استفاده از روشهای آنالیز مکانیکی حرارتی پویا، آزمون سختی سنجی زیر قرمز، میکروسکوپ الکترونی روبشی، آ مانوکامپوزیت مار ژل اصلاح گردید. بررسی اصلاح سطح ذرات با استفاده از روشهای طیفسنجی زیر قرمز، میکروسکوپ الکترونی روبشی، آنالیز موزنسنجی حرارتی و چگالیسنج هلیم، نشان دهنده واکنش مناسب عامل اتصال دهنده سیلانی با سطح نانوذرات سیلیکا بود. ویژگیها و خواص مانوکامپوزیت ساخته شده با استفاده از روشهای آنالیز مکانیکی حرارتی پویا، آزمون سختیسنجی، خراش، سایش مورد ارزیابی قرار گرفت و مانوکامپوزیت ساخته شده با استفاده از روشهای آنالیز مکانیکی حرارتی پویا، آزمون سختیسنجی، خراش، سایش مورد ارزیابی قرار گرفت و مامی آزمونها نشاندهنده بهبود خواص مکانیکی نانوکامپوزیت نسبت به پوششهای حاوی رزین بدون نانوذره بود. در بررسی تا یع آزمون مه گونی مشخص گردید که حضور نانوذرات تاثیر ناچره می وی شیافیت پوشش های از خود نشان داده است و از طرف دیگر اصلاح سطح ذرات

واژههای کلیدی: تابشپز، رزین، اپوکسی آکریلات، نانوکامپوزیت، سیلیکا، اصلاح سطح، طیفسنجی زیر قرمز.

## UV-Curable Silica-Novolac Epoxy Methacrylate Hybrid Resin for Surface Coating: Synthesis and Characterization

N. Chavoshi<sup>1</sup>, M. Rostami<sup>\*2</sup>, M. Ghahari<sup>2</sup>, F. Najafi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Department of Resins and Additives, Institute for Color Science and Technology, P. O. Box: 16765-654, Tehran, Iran <sup>2</sup> Department of Nanomaterials and Nanocoatings, Institute for Color Science and Technology, P. O. Box: 16765-654, Tehran, Iran Received: 30-11-2013 Accepted: 17-06-2014 Available online: 11-03-2015

# <u>Abstract</u>

UV-curing coating based on novolac epoxy acrylate resin was synthesized and formation of desired structures was confirmed by appearing of 1722, 810 and 945 cm<sup>-1</sup> in the FTIR spectrums. In order to study the effect of presence of inorganic silica on the properties of synthesized resin, an organic/inorganic nano-composite was prepared using the synthesized resin and silica nano-particles. Scanning electron microscope (SEM) revealed very high agglomeration of nano particles, during this process that was due to the incompatibility of two organic and inorganic phases which could lead to inferior properties of the produced nano composite. In order to overcome this problem, the surface of silica nano-particles was modified by vinyltrimethoxy silane coupling agent using sol-gel method in order to increasing the compatibility of two organic and inorganic phases. Completion of surface modification process was investigated by using of FTIR spectroscopy, scanning electron microscope, thermo-gravimetric analysis and helium pycnometer, confirming the proper reaction of silane coupling agent on surface of silica particles. Characteristics of prepared nano-composite were investigated by dynamic mechanical thermal analysis, hardness, scratch resistance, and abrasion resistance, proving better mechanical properties of nanocomposites over the neat coatings. Measuring the haziness showed very little impact of presence of nano particles on the transparency of coatings that was due to surface modification of coatings which has led to more compatibility of organic and inorganic phases. J. Color Sci. Tech. 8(2015), 295-305©. Institute for Color Science and Technology.

Keywords: UV-curing, Resin, Epoxy acrylate, Nano-composite, Silica, Surface modification, FTIR spectroscopy.

#### ۱\_ مقدمه

امروزه پوششهای یخت شونده با تابش فرابنفش از اهمیت ویـژهای در صنعت برخوردار بوده و به دلیل مزایای چشمگیر، به سرعت در حال رشد هستند. دلیل این امر را میتوان به مزایای قابل توجه این پوششها نسبت به پوششهای متداول پخت شونده با حرارت دانست. از این جمله می توان به کاهش انرژی مورد نیاز برای پخت پوشـشهـا، کاهش فضای مورد نیاز برای نصب تجهیزات، کاهش مواد آلی فرار مضر برای محیط زیست، سرعت بالای فرآیندهای پخت و نیز امکان یوشش دهی مواد حساس به حرارت از جمله چوب و برخی یلاستیکها دانست. از سوی دیگر، یوششهای نانوکامیوزیتی یختشونده با تابش فرابنفش نیز، مورد توجه بسیار قرار گرفتهاند. این گونه پوشش ها با داشتن ویژگیهای مطلوب پوششهای پختشونده با تابش فرابنفش و دارابودن مزایای پوششهای آلی و غیرآلی، از جمله خواص مکانیکی و نوری مناسب، سهم گستردهای از مطالعه و تحقیق را در سالهای اخیر به خود اختصاص دادهاند. یکی از مهمترین ویژگیها در کارکرد این نانوکامپوزیتها، برهم کنش مناسب میان فاز آلی و غیرآلی است که یکی از مهمترین مسیرهای رسیدن به این هدف، اصلاح سطح ذرات غيرالي به وسيله عوامل اتصال دهنده سيلاني مي باشد [۵-۱] خواص و ویژگیهای مکانیکی رزینهای ایوکسی تابشیز، شدیداً تحت تاثیر ترکیبات سازنده، ساختار شیمیایی و نحوه سنتز این رزینها میاشد [۱۰-۶]. رادهاکریشنان و پتریک (۱۱] به بررسی رئولوژیکی این سیستمها پرداخته و تاثیرپذیری بسیار زیاد آن از ساختار شیمیایی رزین را مطرح کردند. سوبرت و نیکولز<sup>۲</sup> [۱۲] نشان دادند که ساختار شیمیایی، عامل تعیین کننده در میزان درصد تبدیل باندهای دوگانه آکریلاتی و این میزان پیشرفت واکنش، تعیین کننده میزان شبکهای شدن سیستم و افزایش مقاومت به خراش این پوشـش هاسـت. شووالم [۱۳] با مطالعه پوشش این پوششها پس از سخت دن، به این نتیجه رسید که مقاومت و سختی یوشش، قویاً وابسته به دمای انتقال شیشهای پوشش میباشد. در سالهال اخیر مطالعات بسیاری در مورد استفاده از عوامل اتصال دهنده سیلانی در نانو کامپوزیتهای آلی-غيرالي شده است [۱۴–۱۸]. ماسيا فو همكارانش [۱۹] استفاده از عوامل سیلانی آمینی را در نانوکامپوزیت های اپوکسی- سیلیکا، عامل پخش مناسب این ذرات در فاز آلی دانسته که در نتیجه منجر به بالا رفتن مقاومتهای مکانیکی و مقاومت در برابر حلا این پوششها گردیده است. پرز و ماسیا (۱۵] در تحقیقات خود بیان کردند که استفاده از عوامل اتصال دهنده سیلانی، منجر به افزایش دمای انتقال شیشهای این پوشش گردیده است. در این تحقیق به یک روش جدید برای ساخت یک پوشش پخـتشـونده بـا تـابش فـرابنفش بـا چگـالی

شبکهای بالا بر پایه رزین نووالاک اپوکسی آکریلات پرداخته شده و پس از بررسی و اطمینان از تشکیل ساختارهای مورد انتظار، به منظور بررسی تاثیر حضور و آمایش سطح نانوذرات سیلیکا بر خواص مکانیکی و نوری پوششها، یک پوشش نانوکامپوزیتی سیلیکایی با استفاده از این رزین، تهیه و خواص آن بررسی می گردد.

## ۲\_بخش تجربی

#### ۲\_۱\_ مواد

رزین فنولیک نووالاک از شرکت رزیتان تهیه گردید. رقیقکننده فعال تری متیلول پروپان تری آکریلات (TMPTA)<sup>3</sup>، شروعکننده نوری ۲-هیدروکسی-۲-متیلپروپیوفنون و کاتالیست تترا بوتیل آمونیوم برماید از شرکت سیگما ـ آلدریچ<sup>۷</sup> و اپی کلروهیدرین،کربنات کلسیم، بازدارنده پارا متوکسی فنل، متاکریلیک اسید، وینیل تری متوکسی سیلان و اتانول از شرکت مرک و نانوذره سیلیکا با مشخصات زیر از شرکت دگوسا<sup>۸</sup> تهیه شد.

جدول ۱: مشخصات فنی نانوذره سیلیکا.

چگالی	سطح ويژه	اندازه ذره	نام تجاری
<b>۲, ۲ •                                 </b>	$\textbf{T}\boldsymbol{\cdot}\boldsymbol{\cdot}\boldsymbol{\pm}\textbf{T}\boldsymbol{\Delta}m^2\!/g$	۱۲ nm	Aerosil® 200

به منظور بررسی ساختارهای شیمیایی نمونهها، از دستگاه FTIR مدل Spectrum One ساخت شرکت Perkin-Elmer استفاده گردید. بررسی خواص مکانیکی-حرارتی نمونهها با استفاده از دستگاه مدل DMA 242C از شرکت NETZSCH، سختی نمونهها با استفاده از دستگاه مدل EQ-SC ساخت شرکت Sheen آمریکا، میزان مقاومت iotopeal در برابر سایش، با استفاده از دستگاه مدل 5130Abrase از شرکت BraiveInstruments، برای اندازه گیری مه گونی نمونههای شرکت Greta Macbech، برای اندازه گیری مه گونی نمونههای مدل Golor-Eye7000A و برای اندازه گیری چگالی پودرها، از دستگاه مدل Micromeritics ساخت شرکت Micromeritics از دستگاه مدل

#### ۲\_۲\_ روش کار

سنتز رزين نووالاک اپوکسی آکريلات

### سنتز واسط كلروهيدرين

رزین نووالاک و اپیکلروهیدرین با نسبت مولی ۱ به ۱۰ به همراه کاتالیست تترابوتیل آمونیم برماید، به ظرف واکنش اضافه شد. واکنش در دمای ۱۰۵ درجه سانتی گراد به مدت ۶ ساعت ادامه پیدا کرد. محصول حاصل چندین بار با آب داغ شستشو داده شد و فاز آلی و آبی به کمک قیف جداکننده از هم جدا شدند و محصول در محیط خلاء قرار گرفت [۱،۲۱].

<sup>1-</sup> Radhakrishnan & Pethrick

<sup>2-</sup> Seubert & Nichols

<sup>3-</sup> Schwalm4- Mascia

<sup>5-</sup> Prezzi & Mascia

<sup>6-</sup> Trimethylolpropantriacrylate

<sup>7-</sup> Sigma Aldrich

<sup>8-</sup> Degussa

#### سنتز رزين اپوكسى

محصول حاصل از مرحله قبل به صورت قطره قطره به محیط قلیایی (محلول پتاسیم کربنات)، افزوده شد. سپس برای کامل شدن واکنش، دمای مخلوط تا ۹۰ درجه سانتی گراد بالا رفت و تحت همزدن شدید، واکنش به مدت ۳۰ دقیقه ادامه پیدا کرد. محصول چندین بار با آب داغ شستشو داده شده و تحت خلاء قرار گرفت [۲۲].

## سنتز رزين اپوكسي آكريلات

رزین اپوکسی حاصل، کاتالیست و بازدارنده پارامتوکسی فنول به ظرف واکنش افزوده و دمای محیط واکنش بر روی ۸۵ درجه سانتی گراد تنظیم شد. با شروع فرآیند اختلاط و با بالا رفتن دما، رزین اپوکسی شروع به نرمشدن کرد، در این هنگام متاکریلیک اسید به سیستم اضافه شد. پیشرفت واکنش با اندازه گیری عدد اسیدی، کنترل شد. محصول حاصل چندین بار با آب گرم شستشو و رطوبت باقیمانده در نمونه، تحت خلاء خارج شد [۲۳].

#### اصلاح سطح نانوذرات سيليكا

نانوذره سیلیکای اصلاح نشده و اتانل به راکتور افزوده شد و مخلوط به مدت ۱۰ دقیقه تحت هموژنایزر قرار گرفت. pH محیط با افزودن چند قطره محلول استیک اسید در محدوده ۵–۳ تنظیم شد و وینیل تری متوکسی سیلان (با نسبت ۳٫۸۰ وزنی به مقدار سیلیکا) و بازدارنده پارامتوکسی فنول (۲٫۰ درصد وزنی) افزوده شد و واکنش آبکافت به مدت ۶ ساعت در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد تحت محیط خنثی (گاز نیتروژن) ادامه یافت. سپس با افزودن چند قطره محلول آمونیاک، pH محیط در محدوده ۱۰–۸ تنظیم شد و واکنش تراکمی به مدت ۱۲ ساعت در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد انجام گرفت. محصول حاصل چندین بار تحت سانتریفیوژ و شستشو با آب و الکل قرار گرفت و در محیط خلاء قرار داده شد [۲۶].

#### تهيه پوششها

به منظور پخش نانوذرات سیلیکا در بستر رزینی، دیسپرسیونی از نانو ذرات سیلیکا درون استن ایجاد شود. دیسپرسیون حاصل به مدت نیم ساعت با استفاده از همزن مغناطیسی با دور بالا هم خورد، به مدت ۲ ساعت با استفاده از همزن مغناطیسی با دور بالا هم خورد، به مدت ۲ ساعت با همزن مغناطیسی اختلاط گردید. در این حالت رزین به صورت تدریجی به این دیسپرسیون افزوده شد و فرآیند اختلاط به مدت ۲ ساعت دیگر ادامه پیدا کرد. پس از خارج کردن حلال، نمونههای آماده شده، با ۳۰٪ وزنی از TMPTA رقیق شده و پس از افزودن ۵٪ وزنی آغاز گر نوری، با ضخامت ۶۰ میکرون بر روی صفحات شیشهای پوشش داده شد. پس از اعمال، پوششها بلافاصله به کابین فرابنفش منتقل شده و عملیات پخت صورت گرفت. پوششها با

نسبتهای مختلف فاز غیرآلی به فاز آلی، به صورت جـدول ۲، فرمولـه گردیدند [۴].

جدول ۲: نامگذاری پوششها بر اساس مقدار درصد نانوذره موجود در آنها.

نام نمونه	TS0	TS1	TS2	TS3	TS4	TS5
درصد وزنی نانوذره در بستر پلیمری	•	١	٢	٣	۴	۵

## ۳\_ نتایج و بحث

۳\_۱\_ میزان پیشرفت واکنش اسید- اپوکسی

دادههای مربوط به تغییرات عدد اسیدی برحسب زمان، در شکل ۱ نشان داده شده است. عدد اسیدی در حین انجام واکنش دچار کاهش می شود، کاهش شدید عدد اسیدی در دقایق اولیه واکنش را می توان ناشی از حضور تعداد زیاد مکانهای گروه اپوکسی، برای واکنش با متاکریلیک اسید دانست. با در گیرشدن این مکان ها، از یک طرف با کاهش تعداد مکانهای فعال و از سوی دیگر افزایش ممانعت فضایی در اطراف این مکانها، سرعت واکنشها پایین تر می آید. این کاهش در سرعت واکنش، از کاسته شدن نرخ تغییرات عدد اسیدی در انتهای واکنش، مشخص میباشد. پس از گذشت حدود ۲۷۰ دقیقه عدد اسیدی از مقدار [mg KOH/g resin] ۲۵ [mg KOH/g resin] اسیدی از مقدار [resin] ۶ کاهش یافته است و بعد از این مدت زمان و با گذشت ۳۰ دقیقه دیگر، میزان عدد اسیدی تقریباً ثابت و بدون تغییر باقیمانده است. لذا با توجه به این موضوع، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که مدت زمان بهینه برای انجام واکنش اسید-اپوکسی در شرایط ذکر شده، در حدود ۴ ساعت و نیم خواهد بود و در این مدت زمان، واکنش تا میزان کامل شدن خود پیش خواهد رفت [۲۳، ۲۶].



**شکل ۱:** نمودار تغییرات عدد اسیدی بر حسب زمان در حین سنتز رزین اپوکسی آکریلات.

#### شناسایی نمونهها با طیفسنجی زیر قرمز

طیف زیر قرمز نمونههای رزین نوالاک، رزین اپوکسی و رزین اپوکسی آکریلات، در شکل ۲ آورده شده است. در طیف زیر قرمز رزین نـوالاک، پیک ناحیه <sup>1-</sup>۳۴۰۰ مربوط به وجود گروههای هیدروکسیل متصل بـه حلقـه فنولیک است. حلقـههای آروماتیک، بـا پیکی در ناحیـه

<sup>۱-</sup> ۱۵۱۲ مشخص می شوند و پیک ناحیه ۱۶۱۰ cm طیف، نمایان گر پیوندهای غیراشباع حلقه های آروماتیک هستند. وجود پیوندهای متیلنی متصل کننده حلقه های آروماتیک را می توان به پیکهای مشاهده شده در نواحی ۱۴۶۰ و <sup>۱-</sup>۲۸۳۷ طیف نسبت داد [۲۷–۳۱].



298

در طیف زیر قرمز رزین اپوکسی، پیکهای نواحی ۱۵۱۲، ۱۶۱۰، ۱۴۶۰ و <sup>1-</sup>۲۸۳۷ cm که در طیف رزین نووالاک نیز قابل مشاهده بودند، نشان از این امر دارد که ساختار پایهای رزین نووالاک طی واکنش آن با اپیکلرو هیدرین و سپس تشکیل رزین اپوکسی، ثابت بوده و تغییری از خود نشان نداده است. همانگونه که مشخص است پیک ناحیه <sup>1-</sup>۲۰۳۴ نیز دیده میشود که نشان گر حضور گروه اتری متصل به حلقه آروماتیک است. صحت تشکیل حلقه اپوکسی را میتوان به پدیدار شدن دو پیک ناحیه ۹۰۹ و <sup>1-</sup>۸۳۱ که به ترتیب مربوط به پیوندهای O-C و C-O-C از حلقه اپوکسی است، نسبت داد [۲۸–۲۸].

در طیف زیر قرمـز رزیـن اپوکسـی آکـریلات، پیـکهـای نـواحی ۱۴۶۰، ۱۶۱۰، ۱۶۱۰ و <sup>1-</sup>۲۸۳۷ تـه در طیـف رزیـن نـووالاک و رزین اپوکسی نیز قابل مشاهده بودند، نشان از این امر دارد که ساختار پایهای رزین نووالاک طـی واکـنش آن بـا اپـی کلروهیـدرین و سـپس

تشکیل رزین اپوکسی، ثابت بوده و تغییری از خود نشان نداده است. همانگونه که مشخص است پیک ناحیه <sup>۱-</sup>m ۱۰۳۴ نیز همچنان دیده میشود که نشان گر حضور گروه اتری متصل به حلقه آروماتیک است. صحت واکنش گروههای اپوکسی با اسید را میتوان از حذف پیکهای نواحی ۹۰۹ و <sup>۱-</sup>m ۸۳۱ که به ترتیب مربوط به گروههای O-D و -O-C حلقه اپوکسی می اشد، مشاهده کرد. از طرفی مشاهده پیک نواحی <sup>۱-</sup>m ۲۲۲۲ (کربونیل گروه استر)، ۱۰۸ و <sup>۱-</sup>m ۵۴۵ (پیوند غیراشباع C=C) و نیز <sup>۱-</sup>m ۱۳۷۷ (گروه <sub>C</sub>H3-) شواهدی بر درستی واکنش اسید-اپوکسی می اشند [۳۴-۲۲، ۲۲].

## ۳-۳ بررسی پیشرفت واکنش های پخت با استفاده از طیف سنجی زیر قرمز

در شکل ۳ طیف زیر قرمز نمونه، قبل و بعد از قرار گرفتن در معرض تابش آورده شده است.



شکل ۳: طیف زیر قرمز پوشش اعمال شده، قبل (الف) و بعد از قرار گرفتن در معرض تابش (ب).

برای محاسبه درصد تبدیل نهایی پوششها، طیفهای گرفتـه شـده از پوششها قبل و بعد از پخت، به طول پیـک کربونیل (به عنوان پیکی که در فرآیند پخت بدون تغییر باقیمیمـاند) در حـدود <sup>۱-</sup>۱۷۰۰ cm نرمال شدند و درصد تبدیل نهایی از مسـاحت پیک پیونـد دوگـانه کربن-کربن در محدوده <sup>۱-</sup>۸۱۰ قبل و بعد از پخت، توسط رابطه ۱ به دست آمد.

Conversion % = 
$$\frac{(A_{g10})_0 - (A_{g10})_f}{(A_{g10})_0} \times 100$$
 (1)

که در رابطه ۱،  $(A_{g10})$  مساحت پیک پیوند دوگانه کربن-کربن قبل از تابش دهی و  $f_{g10}$  مساحت این پیک بعد از پخت است. همان طور که در شکل ۳ دیده می شود، شدت پیک کربونیل در دو نمونه یکسان است ولی شدت پیک مربوط به پیوند دوگانه کربن-کربن در حدود ۲-۸۱۰ cm به شدت که هش یافته است. در این نمونه  $(Arot cm^{-1})$  برابر ۸۱۰ cm و مقدار نهایی تبدیل در این نمونه ۹۲٫۱۳ ٪ محاسبه شده است (۳۵، ۳۶].

## ۴-۴ بررسی کیفیت اصلاح سطح ذرات

طیف زیر قرمز نمونههای نانوذره سیلیکای اصلاح شده و اصلاح نشده، در شکلهای ۴ آورده شده است.

در طیف نانو سیلیکای اصلاح نشده، پـیک پـهن و قـوی در ناحیه <sup>۱-</sup>۲۹۰ مربوط به پیوندهای Si-O-Si و پیک پهن در ناحیه <sup>۱-</sup>۳۴۵ cm<sup>-1</sup>، وجود پیوندهای Si-OH را نشان میدهد. در طیف نانو سیلیکای اصلاح شده، پیک موجود در ناحیه <sup>۱-</sup>۲۹۱ نشاندهنده CH<sub>2</sub> خمشی، پیک ناحیه <sup>۱-</sup>۲۹۰ مربوط به پیوند دوگانه کربن-کربن گروه وینیلی و پیک موجود در <sup>۱-</sup>۳۵۰ مربوط به الا-C کربن گروه وینیلی و پیک موجود در <sup>۱-</sup>۳۵۰ مربوط به در طیف نانوذره اصلاح شده، نشاندهنده وجود گروههای آلی مورد نظر بر روی سطح ذره و در نتیجه موید موفقیتآمیز بودن فرآیند اصلاح سطح میباشد [۲۹–۲۸، ۳۷].



۳..

در شکل ۵ نتایج حاصل از آزمون آنالیز وزنسنجی حرارتی (TGA) برای دو نمونه، یکی نانوذره اصلاح نشده و دیگری اصلاح شده، آورده شده است. نمونهها از دمای ۵۰ تا ۹۰۰ درجه سانتی گراد با شیب حرارتی ۱۰ درجه سانتی گراد بر دقیقه، حرارت داده شدهاند.



**شکل ۵:** نتیجه آزمون TGA برای نانوذره اصلاح نشده (آ) و نانوذره اصلاح شده (ب).

هر دو نمونه اصلاح شده و اصلاح نشده، تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد، مقدار ناچیزی کاهش وزن نشان دادهاند، این کاهش وزن مربوط به تبخیر آب جذب شده بر روی سطح ذرات سیلیکا است، که در حدود ۲۶، وزنی میاشد. اختلاف وزن مابین نمونهها از دمای ۲۶۳ سانتی گراد، شدت گرفته و نمونه ذره اصلاح شده، کاهش افزون تری را از خود نشان میدهد. این دما را میتوان دمای شروع تخریب گونههای آلی موجود بر سطح این ذرات اصلاح شده دانست. ذره اصلاح نشده، از این نقطه با شیب ملایم به کاهش وزن خود ادامه میدهد و وزن نمونه در ناحیه ۸۱۴ درجه سانتی گراد به میزان ثابت و بدون تغییری

می سد، این میزان کاهش وزن را می توان به آزاد شدن آب ناشی از واکنش تراکمی گروه های هیدروکسیل موجود بر روی سطح این نانوذرات و تشکیل پیوندهای سیلوکسانی (Si-O-Si) نسبت داد. کاهش وزن نمونه های اصلاح شده تا حدود دمای ۴۵۰ درجه سانتی گراد ادامه می یابد و پس از آن به مقدار تقریباً ثابتی می رسد. با توجه به اختلاف وزن نهایی مابین نمونه ها، می توان میزان مواد آلی قرار گرفته بر روی سطح ذرات سیلیکا را چیزی در حدود ۹٫۱۷٪ وزنی دانست [۴۲-۴۰].

دو دیسپرسیون رقیق با مقدار برابر از دو نانوذره اصلاح شده و اصلاح نشده، در اتانل تهیه گردید. از هرکدام از نمونهها قطرهای بر روی سطح یک ورقه آلومینیمی قرار داده شد و پس از تبخیر حلال، از این نمونهها تصاویر SEM تهیه شد. نتایج در تصاویر شکل ۶ نشان داده شده است. نانوذرات اصلاح نشده سیلیکا، از یک سو به دلیل دارا بودن مساحت سطحی بسیار بالا که برهمکنشهای شدید مابین ذرات را موجب می شود و از سوی دیگر ناسازگاری با محمل آلی، تمایل زیادی به تجمع را در اینگونه محیطها از خود نشان می دهند. اصلاح سطحی این نانوذرات با داده و منجر به کاهش تجمعات این ذرات را با محمل آلی افزایش مقایسه نتایج آزمون MES مشخص است، نانوذرات اصلاح سطحی شده، نسبت به نانوذرات فاقد اصلاح سطحی از خود نشان می دهند، که این خود شاهدی بر پخش بهتر این ذرات در از خود نشان می دهند، که این خود شاهدی بر پخش بهتر این ذرات در موفقیت آمیز به نانوذرات اصلاح نشده است. نتیجه این آزمون، شاهدی بر موفقیت آمیز به نانوذرات اصلاح نشده است. نتیجه این آزمون، شاهدی بر موفقیت آمیز بودن فرآیند اصلاح سطحی ذرات است [یستیزیر].

1- Thermogravimetric analysis



شکل ۶: تصاویر SEM برای دو نمونه نانوذره اصلاح نشده (الف) و اصلاح شده (ب).

از پودرهای اصلاح شده و اصلاح نشده، آزمون چگـالیسـنجی بـه عمل آمد، نتایج این آزمون در جدول آورده شده است.

جدول ۳: چگالی پودرهای اصلاح شده و اصلاح نشده.

پودر اصلاح شده	پودر اصلاح نشده	نمونه
٢,١٩١	7,7•۴	چگالی(gr/cm <sup>3</sup> )

نتایج آزمون چگالیسنج هلیم، نشان از کاهش چگالی ذره اصلاح شده نسبت به نمونه اصلاح نشده دارد. دلیل ایـن امـر را مـیتوان در اضافهشدن عامل جفتکننده وینیل تری متوکسی سـیلان، بـا چگالی پایینتر از سیلیکا، به سطح نانوذرات سیلیکا دانست. این خود دلیلی بر موفقیت انجام واکنشهای اصلاح سطحی است [۴۴،۴۵].

### ۳\_۵\_ بررسی خواص مکانیکی نانو پوششها

نتایج آزمون DMTA<sup>(</sup> برای نمونههای ساخته شده، به عنوان تابعی از میزان درصد نانو ذره موجود در پوشش، در نمودارهای شکل ۷ نمایش داده شده است.

افزودن نانوذره سیلکا به یوشش، موجب افزایش مـدول ذخیـره در همه دماهای اسکن شده گردیده است. دلیل این امر را میتوان مدول بالای فاز غیرآلی سیلیکا نسبت به فاز پلیمری دانست. تاثیر حضور نانوذره بر مدول ذخیـره پوشـش، در دماهـای بـالاتر از Tg، مشـهودتر است، به این صورت که اختلاف مقدار 'E برای نمونههای حاوی و غیـر حاوی نانوذره، در ناحیه لاستیکی<sup>۲</sup> بسیار قابل توجه در از ناحیه شیشهای<sup>۳</sup> است. افزایش 'E در این ناحیه نشان میدهد که حضور ذرات سیلیکا به خوبی منجر به کاهش تحرک شبکه پلیمری در حالت لاستیکی شده است. افزایش مقدار نانوذره تا ۴٪، به خوبی موجب افزایش مدول ذخیره پوشش گردیده است، اما افزایش این مقدار به ۵/، تفاوت چندانی را نسبت بـه نمونـه حـاوی ۴٪ نـانوذره در نـواحی پایین تر از Tg از خود نشان نمی دهد، اگرچه در نواحی بالاتر از Tg، هنوز تغییراتی قابل مشاهده است. با افزایش مقـدار درصـد نـانوذره در یوشش، بیشینه نمودار تانژانت دلتا، به دماهای بالاتر شیفت پیدا می کند. با توجه به اینکه این نقطه در نمودار تانژانت دلتا، معرف دمای انتقال شیشهای می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که با افزایش مقدار درصد نانوذره، Tg یوشش نیز رو به افزایش می گذارد. دلیل این امـر را می توان ایجاد محدودیت در تحرک بخش های پلیمری توسط فاز سخت غیر آلی سلیکا دانست. این افزایش در Tg، تا مقدار ۴٪ نانوذره

کاملاً مشهود است، گرچه با افزایش این مقدار به ۵٪، Tg مقداری افت از خود نشان می دهد. دلیل این امر را می توان به این صورت بیان کرد که در درصدهای بالاتر نانوذره، افزایش اندازه تجمعات، باعث افزایش فضای آزاد موجود در شبکه پلیمری و سهولت بیشتر در تحرک زنجیرهای پلیمر می شود. دمای انتقال شیشهای نمونهها در برابر مقدار درصد نانوذره در جدول ۴ آورده شده است [۳۳، ۴۶].



**شکل ۷:** نمودار 'E در برابر دما و δ در برابر دما برای درصدهای مختلف نانوذره در پوشش.

جدول ۴: دمای انتقال شیشهای نمونهها بر حسب مقدار درصد نانوذره.

نام نمونه	TS0	TS2	TS3	TS4	TS5
Tg (°C)	119,79	١٢٨,٧٩	179,79	184,79	177,79

نتایج حاصل از آزمون سایش در شکل ۸ آورده شده است. از مقایسه نتایج، میتوان مشاهده کرد که با افزودن فاز سخت غیرآلی بـه پوشش، میزان مقاومت آن به سایش افزایش پیدا کرده است [۴۷].

<sup>1-</sup> Dynamic Mechanical Thermal Analysis

<sup>2-</sup> Rubbery

<sup>3-</sup> Glassy



شکل ۵: نتایج آزمون سایش، آ) نمونه رزین بدون نانوذره، ب) نانوکامپوزیت حاوی ۱٪ نانوذره، پ) نانوکامپوزیت حاوی ۳٪ نانوذره، ت) نانوکامپوزیت حاوی ۵٪



شکل ۶: مقایسه چشمی پوششهای اعمال شده، با درصدهای مختلف از نانوذره.

نتایج حاصل از آزمون سختی سنجی در جدول ۵ آورده شده است.

**جدول ۵:** نتایج آزمون سختیسنجی، بر حسب میزان درصد نانوذره موجود در پوشش.

TS5	TS4	TS3	TS2	TS1	TS0	نام نمونه
۲۳۸,۲	747,9	242,2	739,8	227,2	۲۰۸,۶	سختی نمونه(ثانیه)

با افزودن فاز غیرآلی سیلیکا به سامانه هیبریدی، سختی فیلم از ۲۰۸٫۶ ثانیه به ۲۲۸٫۲ثانیه (حدود ۹٪) افزایش مییابد که به دلیل وارد کردن حوزههای سیلیکایی با سختی بالا میباشد. میزان سختی پوششها، با افزایش میزان درصد فاز غیرآلی تا ۳٪، با شیب نسبتاً قابل ملاحظهای افزایش مییابد. اما تفاوت سختی نمونههای حاوی ۳ و ۴ درصد از نانوذره، بسیار اندک است [۴۸،۴۹].

نتایج حاصل از آزمون مقاومت در برابر خراش در جدول ۶ آورده شده است.

**جدول ۶:** نتایج حاصل از تست سختیسنجی مدادی بر اساس مقدار درصد نانوذره در پوشش.

نام نمونه	TS0	TS1	TS2	TS3	TS4	TS5
سختى نمونه	4H	5H	5H	5H	5H	5H

نمونه بدون نانو ذره، سختی معادل ۴H را در این مقیاس از خود نشان میدهد. با افزایش نانوذرات به پوشش، سختی پوشش نیز افزایش یافته و به مقدار ۵H میرسد. این روند برای نمونههای حاوی۲، ۳، ۴ و ۵ درصد نانوذره نیز ادامه مییابد و هر چهارتای این نمونهها نیز دارای سختیای معادل ۵H میباشند. چنانکه مشخص است، واردشدن فاز سخت غیرآلی به درون محمل آلی، موجب افزایش سختی پوشش می گردد و این افزایش سختی در همه درصدهای نانوذره قابل مشاهده است.

#### بررسی خواص نوری نانـوپوششها

در ابتدا برای بررسی چشمی، نمونهها بر روی صفحات شیشهای اعمال شدند و پس از پخت، بر روی پس زمینهای به رنگ سفید قرار داده شده و از آنها عکسبرداری شد. نتایج حاصل به صورت زیر می،باشد.

در بررسی چشمی نمونهها، افزایش مقدار درصد نانوذره، تاثیر بسیار ناچیزی بر روی مهگونی نمونهها از خود نشان میدهد، به صورتی که عملاً نمیتوان تفاوتی از لحاظ میزان شفافیت بین نمونهها مشاهده کرد. به منظور کمی کردن این مقادیر، از نمونه های آماده شده، آزمون مهگونیسنجی به عمل آمد. نتایج به صورت جدول ۷ میباشد.

<b>جدول ۷:</b> مهگونی پوششها بر اساس میزان درصد نانوذره.							
۵	۴	٣	٢	۱	•	درصد نانوذره در پوشش	
۱,۸۹	۱,۶۵	1,49	1,47	۱,۳۹	١,٢٨	مەگونى انتقالى	

می توان گفت که با افزودن فاز غیرآلی به پوشش، مه گونی نمونه ها به مقدار بسیار اندک افزایش می یابد. این افزایش در درصدهای بالاتر از ۳٪ نانوذره، بیشتر خود را نشان می دهد که علت آن تجمع ذرات در درصدهای بالاتر است. شفافیت نمونه ها وابسته به کیفیت پراکندگی نانوذرات در فاز آلی است. در صورت پراکنده شدن مناسب ذرات در فاز آلی، احتمال تجمع و جدایش فازی در سامانه کاهش پیدا خواهد کرد. یکی از مهم ترین راه ها برای رسیدن به این هدف، اصلاح سطح نانوذرات می باشد [۵۰].

## ۴\_ نتیجه گیری

رزین نووالاک اپوکسی آکریلات سنتز شد و صحت انجام واکنشها و رسیدن به ساختارهای مورد نظر، در هر مرحله توسط طیفسنجی زیر قرمز کنترل گردید. واکنش اصلاح سطحی نانوذره سیلیکا با استفاده از روش سل انجام گرفت و کیفیت اصلاح سطح ذرات با استفاده از روشهای طیفسنجی زیـر قرمـز، میکروسـکوپ الکترونـی، آزمـون وزنسنجی حرارتی و چگـالیسـنج هلـیم مـورد بررسـی و تاییـد قـرار گرفت. با اسـتفاده از رزیـن سـنتز شـده و نـانوذره اصـلاح شـده، یـک نانوکامپوزیت آلی-غیرآلی ساخته شد و بـا انجـام آنالیزهـای مکـانیکی

- 1. Z. W. Wicks, F. N. Jones, S. P. Pappas, D. A. Wicks, Organic coatings: science and technology, Wiley Interscience. Michigan, 2007, 1-2.
- 2. J. V. Koleske, Radiation curing of coatings, ASTM International, Penn, 2002, 1-6.
- P. Carroy, C. Decker, J. P. Dowling, P. Pappas, B. Monroe, Chemistry and technology of UV & EB formulations for coatings, inks and paints, Volume 2, Prepolymers & reactive diluents, Wiley, 1997.
- I. A. Rahman, V. Padavettan, Synthesis of silica nanoparticles by sol-gel: Size-dependent properties, surface modification, and applications in silica-polymer nanocomposites-A review. *J. Nanomaterials.* 12(2012), 1-15.
- 5. C. J. Brinker, G. W. Schere, Sol-Gel science: The physics and chemistry of sol-gel processing, Gulf Professional Publishing, Houston, 1990, 140-152.
- 6. C. G. Roffey, UV curing screen ink resistant for PCBs. J. Oil Color Chem. Assoc. 70(1987), 241-249.
- H. Panda, A. Rakhshinda, novolac formation by catalysis of the bisphenol A formaldehyde reaction with oxalic acid. J. Oil Color Chem. Assoc. 65(1982), 211.
- D.H. Klein, K. Jörg, T. Dinnissen, epoxy binders for the protection of concrete. J. Surf. Coat. Int. 81(1998), 588-593.
- 9. G. Gozzelino, F. Ferrero, A. Priola, Dual curing systems based on UV curing and alkoxysilane group condensation. *Macromol. Symp.* 23(1989), 393–400.
- A. Udagawa, F. Sakurai, T. Takahashi, In situ study of photopolymerization by fourier transform infrared spectroscopy. J. Appl. Polym. Sci. 42(1991), 1861–1867.
- S. Radhakrishnan, R. A. Pethrick, Continuous UV cure monitoring and dielectric properties of photo cross-linked epoxy-acrylate resins. J. Appl. Polym. Sci. 51(1994), 863– 871).
- C. M. Seubert, M. E. Nichols, Alternative curing methods of UV curable automotive clearcoats. *Prog. Org. Coat.* 49(2004), 218-224.
- R. Schwalm, L. Häußling, W. Reich, E. Beck, P. Enenkel, K. Menzel, Tuning the mechanical properties of UV coatings towards hard and flexible systems. *Prog. Org. Coat.* 32(1997), 191-196.
- 14. J. M. Yang, CH. Shih, C. N. Chang, F. H. Lin, J. M. Jiang, Y. G. Hsu, W. Y. Su, L. C. See, Preparation of epoxy-SiO2 hybrid sol-gel material for bone cement. *J. Biomed. Mater. Res. A.* 64(2003), 138-46.
- L. Prezzi, L. Mascia, Network density control in epoxysilica hybrids by selective silane functionalization of precursors. *Adv. Polym. Tech.* 24 (2005), 91–102.
- E. Bugnicourt, J. Galy, J. F. Gérard, H. Barthel, Effect of sub-micron silica fillers on the mechanical performances of epoxy-based composites. *Polymer*. 48(2007), 1596-1605.
- 17. J. Brus, M. Špírková, D. Hlavatá, A. Strachota, Selforganization, structure, dynamic properties, and surface morphology of silica/epoxy films as seen by solid-state

NMR, SAXS, and AFM. Macromol. 37 (2004), 1346–1357.

- SR. Lu, C. Wei, JH. Yu, XW. Yang, YM. Jiang, Preparation and characterization of epoxy nanocomposites by using PEO-grafted silica particles as modifier. *J. Mater. Sci.* 42(2007), 6708-6715.
- L. Mascia, L. Prezzi, B. Haworth, Substantiating the role of phase bicontinuity and interfacial bonding in epoxy-silica nanocomposites. J. Mater. Sci. 41 (2006), 1145-1155.
- L. Prezzi, L. Mascia, Network density control in epoxysilica hybrids by selective silane functionalization of precursors. *Adv. Polym. Tech.* 24(2005), 91–102.
- 21. A. K. Tiwari, H. Kumar, R. Bajpai, S. K. Tripathi, Preparation of blends of epoxidised novolac resin and carboxylic terminated polybutadiene (CTPB) liquid rubber and evaluation of their physico-chemical characteristics. J. Chem. Pharm. Res. 2(2010), 172-178.
- 22. X. W. Tian, Z. G. Yang, Synthesis of high purity O-cresol novolac epoxy resins, electronic packaging technology & high density packaging, 2008. ICEPT-HDP 2008, Shanghai, China, 1997, 1-5.
- W. Brostow, T. Datashvili, K. P. Hackenberg, Synthesis and Characterization of poly(methyl acrylate) + SiO<sub>2</sub> hybrids, *e-Polymers*, 54(2008), 1-13.
- A. B. Wojcik, L. C. Klein, Transparent organic/inorganic hybrid gels: a classification scheme. *Appl. Organomet. Chem.* 11(1997), 129-135.
- 25. A. J. Jeon, H. J. Hah, S. M. Koo, Surface modification of silica particles with organoalkoxysilanes through two-step (acid-base) process in aqueous solution. *J. Ceramic Processing Res.* 3(2002), 216-221
- 26. V. Kumar, N. Misra, J. Paul, Y. K. Bhardwaj, N. K. Goel, S. Francis, K.S.S. Sarma, L. Varshney, Organic/inorganic nanocomposite coating of bisphenol A diglycidyl ether diacrylate containing silica nanoparticles via electron beam curing process. *Prog. Org. Coat.* 76 (2013), 1119-1126.
- 27. Z. Quanyao, W. Fei, Y. Qing, W. Jun, C. Wen, Dynamic mechanical and thermal properties of cross-linked polystyrene/glass fiber composites. J. Wuhan Univ. Technol. Mater. Sci. Ed., 25(2010), 780-784.
- J. T. Vandeberg, Chicago Society for Coatings Technology. Infrared Spectroscopy Committee, An infrared spectroscopy atlas for the coatings industry, Federation of Societies for Coatings Technology. Philadelphia, 1980, 6-13.
- 29. J. M. Perez, F. Rodriguez, M. V. Alonso, M. Oliet, J. M. Echeverria, Charactrization of a novolac resin substituting phenol by ammonium lignosulfonate as filler or extender. *Bioresour.* 2(2007), 270-283.
- I. Poljanšek, M. Krajnc, Characterization of phenolpormaldehyde prepolymer resins by in line FT-IR spectroscopy. *Acta Chim. Slov.* 52(2005), 238-244.
- 31. G. E. Myers, A. W. Christiansen, R. L. Geimer, R. A. Follensbee, J. A. Koutsky, Phenol-formaldehyde resin curing and bonding in steam-injection pressing: I. resin

۵\_ مراجع

Journal of Color Science and Technology(2015)

synthesis, characterization, and cure behavior. *Appl. Polym. Sci.* 43(1991), 237-250.

- G. I. Ajiboye, Industrially relevant epoxy-acrylate hybrid resin photopolymerizations, M. Sc thesis, University of Iowa, Iowa, 2012.
- 33. D. K. Chattopadhyay, S. S. Panda, K. V. S. N. Raju, Thermal and mechanical properties of epoxy acrylate/methacrylates UV cured coatings. *Prog. Org. Coat.* 54(2005), 10-19.
- W. Wang, Synthesis and characterization of UV-curable polydimethylsiloxane epoxy acrylate. *Eur. Polym. J.* 39(2003), 1117-1123.
- H. Kilambi, S. K. Reddy, C. N. Bowman, Kinetic and mechanistic studies of photopolymerizations of acrylates in the presence of iniferters. *Macromol.* 40(2007), 6131-6135.
- K. A. Berchtold, J. Nie, J. W. Stansbury, Reactivity of monovinyl (meth)acrylates containing cyclic carbonates. *Macromol.* 41(2008), 9035-9043.
- 37. H. Zhou, Y. Su, X. Chen, S. Yi, Y. Wan, Modification of silicalite-1 by vinyltrimethoxysilane (VTMS) and preparation of silicalite-1 filled polydimethylsiloxane (PDMS) hybrid pervaporation membranes. *Separation Purification Technol.* 75(2010), 286-294.
- 38. D. Chandra, S. C. Laha, A Bhaumik, Highly porous organic–inorganic hybrid silica and its titanium silicate analogs as efficient liquid-phase oxidation catalysts. *Appl. Catalysis A: General.* 342(2008), 342.
- H. L. Su, J. M. Hsu, J. P. Pan, C. S. Chern, Silica nanoparticles modified with vinyltriethoxysilane and their copolymerization with N,N'-bismaleimide-4,4'-diphenylmethane. *Appl. Polym. Sci.* 103(2007), 3600-3608.
- 40. F. Bauer, H. J. Gläsel, U. Decker, H. Ernst, A. Freyer, E. Hartmann, V. Sauerland, R. Mehnert, Trialkoxysilane grafting onto nanoparticles for the preparation of clear coat polyacrylate systems with excellent scratch performance. *Prog. Org. Coat.* 47(2003), 147–153

- 41. S. Kanga, S. I. Honga, C. R. Choeb, M. Parkb, S. Rimb, J. Kimb, Preparation and characterization of epoxy composites filled with functionalized nanosilica particles obtained via sol-gel process. *Polymer*. 42(2001), 879-887.
- 42. R. Mueller, H. K. Kammler, K. Wegner, S. E. Pratsinis, OH Surface density of SiO<sub>2</sub> and TiO<sub>2</sub> by thermogravimetric analysis. *Langmuir*. 19(2003), 160-165.
- 43. J. T. Park, J. A. Seo, S. H. Ahn, J. H. Kim, S. W. Kang, Surface modification of silica nanoparticles with hydrophilic polymers. J. Ind. Eng. Chem. 16(2010), 517–522.
- 44. S. Kango, S. Kalia, A. Celli, J. Njugunad, Y. Habibie, R. Kumar, Surface modification of inorganic nanoparticles for development of organic–inorganic nanocomposites—A review. *Prog. Polym. Sci.* 38(2013), 1232–1261.
- 45. C. Ghoroil, L. Gurumurthy, D. J. McDaniel, L. J. Jallo, R. N. Davé, Multi-faceted characterization of pharmaceutical powders to discern the influence of surface modification. *Powder Technol.* 236(2013), 63–74.
- 46. T. Nazira, A. Afzala, H. M. Siddiqia, Z. Ahmadb, M. Dumon, Thermally and mechanically superior hybrid epoxy-silica polymer filmsvia sol-gel method. *Prog. Org. Coat.* 69(2010), 100–106.
- 47. Z. Guo, T. Pereira, O. Choi, Y. Wang, H. T. Hahn, Surface functionalized alumina nanoparticle filled polymeric nanocomposites with enhanced mechanical properties. J. *Mater. Chem.* 16(2006), 2800–2808.
- J. He, L. Zhou, M. D. Soucek, UV-curable hybrid coatings based on vinylfunctionlized siloxane oligomer and acrylated polyester. J. Appl. Polym. Sci. 105(2007), 2376-2386.
- 49. S. Karataş, N. K. Apohan, O. Turunç, Synthesis and characterization of UV-curable phosphorus containing hybrid materials prepared by sol-gel technique. *Polym. Adv. Tech.* 22(2011), 567-576.
- 50. J. V. Koleske, Paint and coating testing manual: fourteenth edition of the Gardner-Sward handbook, ASTM International, Philadelphia, 1995.

Journal of Color Science and Technology(2015)